# ポリ- $\alpha$ -メチルスチレンの平均二乗光学異方性<sup>1)</sup>

### 吉崎 武尚・長 昌史

## T. Yoshizaki, M. Osa 京都大学大学院 工学研究科 高分子化学専攻

### 1. はじめに

我々の研究室では,らせんみみず [helical wormlike (HW)] 高分子鎖モデル<sup>2)</sup>に基づいて, ポリ- $\alpha$ -メチルスチレン( $P\alpha MS$ )の高分子特性解析を行ってきた.具体的には,数量体の極低 分子量オリゴマーから分子量が数百万の典型的高分子までの広い分子量領域にわたって,平均 二乗回転半役 $^{3)}$   $\langle S^2 \rangle$  や固有粘度 $^{4)}$   $[\eta]$  などの稀薄溶液物性の測定を行った.  $\langle S^2 \rangle$  は稀薄溶液中 における高分子鎖の平均的広がりを表す物理量であり, [ŋ] は高分子鎖の流体力学的体積に関係 する物理量である.これらの物理量の分子量依存性を解析することによって得られる HW モデ ル定数の値に基づいて,稀薄溶液中における PαMS 鎖の固さや局所形態を明らかにした.

図1に示すように,  $P\alpha MS$  はポリスチレン (PS) の  $\alpha$  位の水素原子をメチル基で置き換えた ものである.高分子鎖の立体規則性を表すラセモダイアドの分率 f, が 0.72のアタクチック(a-) PaMS と 0.59 の a-PS はそれぞれシクロヘキサン中 30.5 °C と 34.5 °C において排除体積効果 のない非摂動状態となる.この非摂動状態における  $\langle S^2 \rangle$  と重量平均重合度  $x_w$  との比  $\langle S^2 \rangle / x_w$ を xw に対して片対数プロットしたのが図2である.図中,それぞれのデータ点に付随した実 線は,表1に与えたHWモデル定数の値を用いて計算した理論値を表す.HW鎖は(形態)エ ネルギーが最小のときに完全らせん(特性らせん)となる弾性ワイヤーが熱擾乱によって様々 な形態を取る統計力学モデルである. $\lambda^{-1}$ は HW 鎖の固さを表す長さの単位を持つ剛直性パラ メータで, $\lambda^{-1}$ が大きい程 HW 鎖は固く,らせん形態が保持される.HW 鎖は, $\lambda^{-1} \rightarrow \infty$ の 極限で完全らせんに,  $\lambda^{-1} \rightarrow 0$  の極限でランダムコイルになる.  $\kappa_0 \geq \tau_0$  はそれぞれ特性らせ んの微分幾何学的曲率と捩れである. $\kappa_0 = 0$ の時はエネルギーが最小の形態が棒となるので, HW 鎖の形態に関する平衡平均量はみみず鎖モデル<sup>2,5)</sup>の結果に一致する.また,M<sub>L</sub>は実在高 分子を HW 鎖で表した場合の単位 HW 鎖長当りの分子量を表すシフト因子である.表1のモデ ル定数の値から, a-P $\alpha$ MSの  $\langle S^2 \rangle / x_w$ が a-PS に比べ肩を張ったような挙動を示すのは, a-P $\alpha$ MS



図 2.  $\langle S^2 \rangle / x_w$  対 log  $x_w$  プロット

表 1. a-P $\alpha$ MS と a-PS の HW モデル定数値

polymer $(f_{\rm r})$	solvent	temp, °C	$\lambda^{-1}\kappa_0$	$\lambda^{-1}\tau_0$	$\lambda^{-1}, \text{ Å}$	$M_{\rm L},{\rm \AA}^{-1}$
a-P $\alpha$ MS (0.72)	cyclohexane	30.5	3.0	0.9	46.8	39.8
a-PS $(0.59)$	cyclohexane	34.5	3.0	6.0	20.6	35.8

鎖が局所的に湾曲した形態(特性らせんの  $\kappa_0/\tau_0$  が大きい)を保持する( $\lambda^{-1}$  が大きい)ため であることが分かる.以上のような高分子鎖の形態と固さに関する情報は,高分子量試料のみ のデータ(図2の  $x_w \gtrsim 10^3$ の範囲)をガウス鎖モデルに基づいて解析する,従来の高分子特 性解析からは得られない.また,高分子鎖の固さを考慮したみみず鎖モデル<sup>2,5)</sup>を用いても,  $x_w \lesssim 10^3$ の領域において見られる  $\langle S^2 \rangle / x_w$ の挙動の違いは説明できない.上に述べたように,オリゴマーを含む広い分子量領域で得られた稀薄溶液物性に関する実験データを HW モデルに 基づいて解析し,高分子鎖の固さと局所形態をも明らかにする解析手法を,我々は精微特性解 析と呼んでいる.精微特性解析によって明らかにされた高分子鎖の固さおよび局所形態と化学 構造との関係を考察することにより,高分子鎖の化学構造と溶液物性の関係を解明することが できる.上に示した a-PaMS と a-PS の場合,  $\alpha$  位へのメチル基の導入が  $\alpha$  炭素原子と $\beta$  炭素 原子とを挟む2種類の主鎖結合角の値の差を大きくし,さらに a-PaMS の  $f_r$ が大きい(シンジ オタクチックに近い)ことでトランス状態が継続し易くなるので, a-PS 鎖に比べて a-PaMS は 大きく湾曲した局所形態を保持する.

ここでは,  $a-P\alpha MS$ の精微特性解析の一環として最近行った,非摂動状態における平均二乗 光学異方性  $\langle \Gamma^2 \rangle$  に関する研究結果 <sup>1)</sup> を報告する.

## 2. 平均二乗光学異方性 $\langle \Gamma^2 \rangle$

低分子が可視光を散乱する場合,一般には, 分子の電子構造の異方性によって入射光電場 とは異なる方向に電気双極子能率が誘起され るため,入射光と散乱光の偏光面が異なる光 学異方性が観察され,それに関する実験結果 から分子構造に関する情報を得ることができ る.稀薄溶液中の高分子による散乱の場合も, 高分子鎖を構成する繰返し単位が光学異方性 を持つと(図3左),高分子鎖全体としても 光学異方性を持つ(図3右).低分子の場合と



図3. 高分子鎖の光学異方性

異なり,溶液中の高分子鎖は熱運動によって刻々その形態を変え,様々な形態をとるので,光 学異方性に関する実験から得られる物理量は次のように定義される  $\langle \Gamma^2 \rangle$  である.

$$\langle \Gamma^2 \rangle = \frac{1}{2} \langle (\gamma_1 - \gamma_2)^2 + (\gamma_2 - \gamma_3)^2 + (\gamma_3 - \gamma_1)^2 \rangle \tag{1}$$

ここで, $\gamma_1$ , $\gamma_2$ , $\gamma_3$ は高分子鎖が瞬間的にある一つの形態をとる時の鎖全体の分極率テンソル  $\gamma$ の三つの主値であり, $\langle \cdots \rangle$ は高分子鎖の形態に関する平衡平均を表す.棒状高分子の場合は  $\langle \Gamma^2 \rangle \propto x_w^2$ ,またランダムコイルの場合は $\langle \Gamma^2 \rangle \propto x_w$ となる.

式 (1) で定義される  $\langle \Gamma^2 \rangle$  は,実験的には垂直方向に偏光した入射光を試料溶液に当てて散乱 光の水平偏光成分すなわち偏光解消成分を測定する異方性光散乱法を用いて決定される.純溶 媒からの還元偏光解消成分  $R_{\rm Hv}$ に対する稀薄溶液からの散乱光増分である過剰還元偏光解消成 分  $\Delta R_{\rm Hv}$  と  $\langle \Gamma^2 \rangle$  との間には次の関係が成立する.

$$\langle \Gamma^2 \rangle = \frac{15\lambda_0^4}{16\pi^4} \frac{M_{\rm w}}{N_{\rm A}} \left(\frac{3}{n_0^2 + 2}\right)^2 \left(\frac{\Delta R_{\rm Hv}}{c}\right)_{c=0,\theta=0}$$
(2)

ここで, $\lambda_0$ は真空中における入射光の波長, $M_w$ は重量平均分子量, $N_A$ はアボガドロ定数, $n_0$ は純溶媒の屈折率を表し,添字 $c = 0 \ge \theta = 0$ はそれぞれ質量濃度 $c \to 0$ (無限稀釈),散乱角  $\theta \to 0$ の外挿値であることを表す.なお,式(2)の関係は内部電場に対する二乗型補正を用い て導かれている.

高分子鎖を全鎖長が L の HW モデルで表した場合,  $\gamma$  は HW 鎖に付与した単位長さ当りの局所分極率テンソル  $\tilde{\alpha}(s)$  ( $0 \le s \le L$ )を用いて次のように書ける.

$$\boldsymbol{\gamma} = \int_0^L \tilde{\boldsymbol{\alpha}}(s) \, ds \tag{3}$$

ここで, $\tilde{\alpha}(s)$ は外部直角座標系で書いた局所分極率テンソルであるので,HW鎖の一端からの 鎖に沿った距離 s に依存している.また,非摂動 HW鎖の $\langle \Gamma^2 \rangle$ は次のように書かれる  $^2$ .

$$\langle \Gamma^2 \rangle = f(\lambda L, \, \lambda^{-1} \kappa_0, \, \lambda^{-1} \tau_0, \, \boldsymbol{\alpha}) \tag{4}$$

ここで,  $\alpha$ は HW 鎖上の各点に付随して定義される局所直角座標系で書いた局所分極率テンソルであり, s に依存しない定テンソルである.式 (4)の結果は  $\lambda L \rightarrow 0$ の棒極限と  $\lambda L \rightarrow \infty$ の ランダムコイル極限においてそれぞれ  $\langle \Gamma^2 \rangle \propto x_w^2$  と  $\langle \Gamma^2 \rangle \propto x_w$ の結果を与える.

#### 3. 結果と考察

 $x_{\rm w}$ が2から67.1の範囲の10試料について、シクロヘキサン中30.5°Cで偏光解消成分の測定を行った.偏光解消成分の測定にはBrookhaven 社製BI-200SM光度計を改造したものを用いた<sup>6)</sup>.偏光子と検光子として消光比が10<sup>-5</sup>以下のグラン・トムソン型プリズムを用い、ファブリー・ペロー干渉計を用いて散乱光偏光成分の強度スペクトルを計測し、衝突誘起分極率の寄与を含まない $\Delta R_{\rm Hv}$ を評価した.ここで、衝突誘起分極率とは溶質分子と溶媒分子の衝突によって生じる溶質分子の歪みによる過剰な分極率であり、溶質分子固有の分極率について議論する場合はその寄与を取り除く必要がある.測定試料の $x_{\rm w}$ の範囲では、 $\Delta R_{\rm Hv}$ の $\theta$ 依存性は無視できるので、測定は $\theta = 90^\circ$ で行い、その測定結果を $\theta \to 0$ への外挿値( $\Delta R_{\rm Hv}/c)_{\theta=0}$ とした.4ないし5点の試料濃度における( $\Delta R_{\rm Hv}/c)_{\theta=0}$ の測定結果をc = 0へ外挿して( $\Delta R_{\rm Hv}/c)_{c=0,\theta=0}$ を評価した.

このようにして得られた  $(\Delta R_{\rm Hv}/c)_{c=0,\theta=0}$ の値を用いて式 (2) から計算した  $\langle \Gamma^2 \rangle / x_{\rm w}$  を重量平均重合度  $x_{\rm w}$ の対数に対してプロットしたのが図 4 である.図中,白丸は今回の a-P $\alpha$ MS の実験結果を表し,黒丸は以前に得られたシクロヘキサン中 34.5 °C における a-PS の結果 <sup>6,7)</sup>を表す.a-P $\alpha$ MS の  $\langle \Gamma^2 \rangle / x_{\rm w}$  は a-PS の場合と同様に  $x_{\rm w}$ の増加とともに単調に増加して一定値に漸近するが,その漸近値 ~ 100 Å<sup>6</sup> は a-PS の漸近値 ~ 60 Å<sup>6</sup> に比べてかなり大きい.C<sup> $\alpha$ </sup> – CH<sub>3</sub>の分極率は C<sup> $\alpha$ </sup> – H のものとほぼ同じであり,それを反映して極低分子量オリゴマーの  $\langle \Gamma^2 \rangle / x_{\rm w}$ はほぼ一致している.したがって, $x_{\rm w}$ の増加にともない a-P $\alpha$ MS の  $\langle \Gamma^2 \rangle / x_{\rm w}$  が a-PS に比べて大きくなっていくのは,二つの高分子鎖の固さおよび局所形態の違いによるものと考えられる.

図4中の実線はHW理論値を表す.理論値の計算には表1に示したHWモデル定数の値と, 化学結合当りの分極率テンソルに関する文献値に基づき,それらの加成性を仮定して評価した



 $\alpha$ の値を用いた.なお,上にも述べた通り, a-P $\alpha$ MS と a-PS の $\alpha$ はほぼ同じである.理論値 が a-P $\alpha$ MS と a-PS の挙動の違いを定量的に再現できることがわかる.ガウス鎖モデルに基づ く従来の高分子特性解析では ( $x_w$ の大きな領域で)  $\langle S^2 \rangle / x_w$ の値が等しい a-P $\alpha$ MS と a-PS が 等しい $\alpha$ を持つなら,  $\langle \Gamma^2 \rangle / x_w$ の値も等しくなければならず,図2と4に示した2種類の物理 量の挙動を同時に説明することはできない.また,ガウス鎖モデル同様,みみず鎖モデルもこ れらの実験結果を説明できない.

最後に, a-PaMS と a-PS に加え, これまでに我々の研究室で得られたアタクチックポリメタ クリル酸メチル(a-PMMA)(アセトニトリル中 44.0 °C)<sup>6)</sup>, アイソタクチック(i-)PMMA (アセトニトリル中 28.0 °C)<sup>8)</sup>, および典型的半屈曲性高分子であるポリ-*n*-ヘキシルイソシア ナート(PHIC)(*n*-ヘキサン中 25.0 °C)<sup>9,10)</sup>の $\langle \Gamma^2 \rangle / x_w \delta x_w$ に対して両対数プロットしたもの を図5 に示す.a-PMMA とi-PMMA はそれぞれの溶媒条件下で非摂動状態である.また, PHIC についても,昨年の報告でも述べたように,*n*-ヘキサンはPHICの良溶媒ではあるが,図5 に示 した  $x_w$ の領域では分子内排除体積効果は無視できるので,非摂動状態と考えてよい.図中,そ れぞれのデータ点に付随した実線は HW 理論値(PHIC についてはみみず理論値)を表す.い ずれの高分子の挙動も, $\langle S^2 \rangle$ から決定した HW モデル定数の値と化学構造から考えて妥当な  $\alpha$ の値とを用いて計算した HW(あるいはみみず)理論値で良く説明できる.

#### 文献

- 1) H. Kojo, M. Osa, T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 36, 6570 (2003).
- 2) H. Yamakawa, Helical Wormlike Chains in Polymer Solutions, Springer, Berlin, 1997.
- 3) M. Osa, T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 33, 4828 (2000).
- 4) I. Suda, Y. Tominaga, M. Osa, T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 33, 9322 (2000).
- 5) O. Kratky, G. Porod, Recl. Trav. Chim., 68, 1106 (1949).
- 6) Y. Takaeda, T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 26, 3742 (1993).
- 7) T. Konishi, T. Yoshizaki, J. Shimada, H. Yamakawa, Macromolecules, 22, 1921 (1989).
- 8) Y. Takaeda, T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 28, 4167 (1995).
- 9) M. Nakatsuji, Y. Ogata, M. Osa, T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 34, 8512 (2001).
- 10) 吉崎武尚,長昌史,日本化学繊維研究所講演集,60,17 (2003).